### 05.4;07

# Шумовые свойства YBCO пленок с сильным пиннингом

## © И.А. Хребтов, А.Д. Ткаченко, К.В. Иванов, B. Dam, F.E. Klaassen, J.M. Huijbregtse

Всероссийский научный центр "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова", С.-Петербург Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands

#### Поступило в Редакцию 6 июня 2000 г.

Сообщается о шумовых исследованиях YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub> пленок на SrTiO<sub>3</sub> подложках. Эпитаксиальные пленки, полученные лазерной абляцией, характеризуются совершенной структурой, узким сверхпроводящим переходом, сильным пиннингом и очень малым фликкер-шумом. Установлено, что в нормальном состоянии величина 1/f шума увеличивается с ростом плотности дислокаций. Наименьший шум, характеризуемый шумовым параметром Хоуге  $(2-3) \cdot 10^{-6}$ , наблюдается при плотности дислокаций  $(8-12) \mu m^{-2}$ .

Исследования природы шумов в высокотемпературных сверхпроводниковых (ВТСП) пленках и связи величины шума с технологическими условиями осаждения являются важным шагом на пути дальнейшего улучшения пороговых характеристик различных приборов криоэлектроники, таких как СКВИДы и ИК-детекторы, в том числе болометры [1,2]. Следует заметить, что со времени открытия ВТСП прогресс в технологии получения ВТСП-пленок привел к уменьшению шумового параметра Хоуге для нормального состояния  $\alpha(100 \text{ K})$  с  $10^6$ до  $10^{-4}$  [1–3]. Тем не менее наименьшее опубликованное значение  $\alpha(100 \,\mathrm{K})$  для ВТСП материалов на несколько порядков превышает  $\alpha$ для полупроводниковых материалов. С другой стороны, практический интерес представляют ВТСП пленки, обладающие сильным пиннингом и соответственно высокими значениями плотности критического тока *j*<sub>c</sub>. В работе [4] сообщалось о структурно-совершенных ҮВСО пленках на SrTiO<sub>3</sub> подложках с  $j_c = 10^8 \, \text{A/cm}^2$  при  $T = 4.2 \, \text{K}$ . В связи с этим представлялось интересным исследовать структурные, транспортные и шумовые свойства таких пленок одновременно.

13

Параметр	Образец				
	11B	67A	13A*	13PA1	13PA2
t,nm	202	154	158	158	158
$A, \ \mu \mathrm{m}^2$	$6 \times 500$	$17 \times 50$	45  imes 500	$17 \times 500$	25  imes 500
$Rn, \Omega$	252	32	79	150	100
$\Delta \omega$ , deg.	0.1	0.14	0.17	0.17	0.17
ПД, $\mu \mathrm{m}^{-2}$	12.5	8.3	99	99	99
$lpha(300\mathrm{K})\cdot10^{-4}$	7.0	0.78	220	4.7	8.4
$lpha(100\mathrm{K})\cdot10^{-6}$	2.0	3.0	1000	43	160

Параметры образцов

Примечание: \* — неотожженный образец, Rn — сопротивление в нормальном состоянии при  $T \sim 100$  К.

Для осаждения эпитаксиальных *с*-ориентированных YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub> пленок толщиной (160-200) nm на (100)SrTiO<sub>3</sub> подложки использовали импульсный эксимерный лазер [5]. Пленки осаждались на SrTiO<sub>3</sub> подложки, ориентация плоскости подложки которых относительно оси с варьировалась в пределах (0.078-0.14) deg. Высокое структурное совершенство пленок подтверждалось малой величиной ширины пика 005 на полувысоте от максимума по кривой качания  $\Delta \omega$  (см. таблицу). Тестовые образцы в виде мостиков (размеры указаны в таблице) с Ад-контактными площадками формировали стандартной фотолитографией. Образцы монтировались в вакуумной полости азотного криостата. Качество микроструктуры пленок анализировали рентгеноструктурным методом. Изменением температуры подложки в процессе напыления управляли плотностью дислокаций в пленках. Для определения плотности дислокаций использовали химическое травление в комбинации с методом атомно-силовой микроскопии, плотность критического тока измеряли посредством крутильной магнетометрии [4].

Для измерения напряжения шума ВТСП мостики включались по схеме с нагрузочным сопротивлением. Использование повышающего резонансного трансформатора на входе предусилителя обеспечивало шумовой уровень измерительной схемы  $0.2 \text{ nV/Hz}^{1/2}$  на частоте f = 12.5 Hzдля сопротивления мостика  $R_M < 1 \Omega$  и  $1 \text{ nV/Hz}^{1/2}$  при  $R_M > 30 \Omega$ . При измерении шумового спектра в области частот 1-80 Hz трансформатор

не использовали и чувствительность схемы определялась шумом предусилителя и составляла 4 nV/Hz<sup>1/2</sup> на f = 12.5 Hz. В связи с тем, что пленки обладали чрезвычайно низким избыточным токовым шумом в нормальном состоянии, необходимо было использовать токи смещения с плотностью до 10<sup>6</sup> A/cm<sup>2</sup>.

Зависимости шума от сопротивления и тока измерены в температурном интервале (78–300) К. Плотность дислокаций (ПД) варьировали в пределах (8–100)  $\mu$ m<sup>-2</sup>. Температурную зависимость dR/dTполучали путем измерения отклика YBCO мостиков на модулированное ИК-излучение. Известный шумовой параметр Хоуге  $\alpha$  [6] использовался для сравнения шумовых свойств различных образцов:  $\alpha = V_{1/f}^2 NAft/(IR)^2$ , где  $V_{1/f}^2$  — спектральная плотность мощности 1/fшума, I — ток смещения, N — плотность носителей тока ВТСП пленки ( $N = 10^{21}$  сm<sup>-3</sup> в нормальном состоянии [1]), A — площадь мостика, t — толщина мостика, f — частота.

В таблице и на рис. 1,2 приведены основные результаты исследований. YBCO пленки имеют узкий переход вблизи  $T_c = 89.0 \,\mathrm{K}$  с шириной  $\Delta T_c < 0.5 \,\mathrm{K}$ . Отметим также, что все исследуемые мостики оставались полностью в сверхпроводящем состоянии ( $R_M = 0, T = 78 \,\mathrm{K}$ ) при  $j = 4 \cdot 10^6 \,\mathrm{A/cm^2}$  и при этом избыточный шум выше уровня шума измерительной схемы  $\sim 0.2 \,\mathrm{nV/Hz^{1/2}}$  не наблюдался. Рис. 1 показывает, что спектр шума для образца с высокой ПД = 99  $\mu m^{-2}$  при комнатной температуре близок к типичному поведению  $1/f^a$  шума с  $a \sim 1.1$ . В то же время в нормальном состоянии наблюдается более слабая частотная зависимость на частотах  $< 10 \,\mathrm{Hz}$ .

Шумовой параметр Хоуге  $\alpha(100 \text{ K})$  для образцов с низкой ПД =  $(8.3-12.5) \mu \text{m}^{-2}$  значительно меньше, чем для образцов с высокой ПД =  $99 \,\mu \text{m}^{-2}$ . Для лучших образцов в нормальном состоянии  $\alpha(100 \text{ K}) = (2-3) \cdot 10^{-6}$ . Для таких величин  $\alpha$  напряжение токового шума превышает шум Джонсона всего в 1.5-2 раза. Для образцов с ПД =  $99 \,\mu \text{m}^{-2}$  этот параметр лежит в пределах  $(43-160) \cdot 10^{-6}$  и то только после дополнительного отжига, который улучшает кристаллическую структуру YBCO пленки. В результате такой процедуры  $\alpha(100 \text{ K})$ образцов типа 13А уменьшился, например, для образца 13PA1 в 23 раза, но, тем не менее, не достиг уровня образцов с низкой ПД. По-видимому, отжиг уменьшает плотность дефектов, которые являются источником шума. Следует отметить, что  $\alpha(300 \text{ K})$  после отжига приблизился к показателям для образцов с низкой ПД. Из этого экспериментального



Рис. 1. Плотность спектра мощности шума  $V_n^2(f)$  образца 13А при T = 92 К ( $R_b = 79 \Omega$ , I = 29 mA) и при T = 300 К ( $R_b = 222 \Omega$ , I = 13 mA).

факта можно делать вывод, что при комнатной температуре избыточный шум слабо зависит от плотности дислокаций. При этих температурах другие факторы, например переходы кислорода в решетке между позициями 01 и 05 в плоскостях CuO, играют существенную роль в механизме 1/f шума [7].

На рис. 2 приведены результаты измерений шума для одного из мостиков в области сверхпроводящего перехода, где поведение шума носит пиковый характер. Шумовые пики имеют максимум, совпадающий с максимумом dR/dT. Поскольку на данном этапе не проведены спектральные исследования шума на переходе из-за резонансного режима работы трансформатора, можно сделать только предварительные



**Рис. 2.** Температурная зависимость *R* (кривая *1*), dR/dT (кривая *2*) и напряжения шума  $V_n$  на частоте f = 12.5 Hz (кривая *3*) образца 13РА2, I = 8.8 mA,  $R_n = 100 \Omega$ , TKC = 5.8 K<sup>-1</sup>.

предположения о природе этого шума. Не исключая в качестве источников равновесные или локальные температурные флуктуации [8,9] или флуктуации проводимости из-за вариаций части сверхпроводящей фазы при протекании тока в области перехода [10], мы склонны считать, что шум пика в середине перехода обусловлен фононным шумом ВТСП мостика, который связан с дном азотного резервуара через тепловую проводимость G. Эта составляющая шума присуща болометрам как тепловым приемникам излучения. В данном случае тепловой режим YBCO мостиков такой же, как у болометров.

Для образца 13РА2 (рис. 2) с учетом измеренных величин  $R = 35 \Omega$ , I = 8.8 mA,  $G = 3.5 \cdot 10^{-3} \text{ W/K}$ , температурного коэффициента сопротивления TKC = 5.8 1/К и расчетной величины теплоемкости SrTiO<sub>3</sub> подложки с размерами  $5 \times 5 \times 1 \text{ mm}$  расчетный фононный шум в точке перехода, где TKC максимален, составляет  $1.1 \cdot 10^{-8} \text{ V/Hz}^{1/2}$  для  $f \ll 12.5 \text{ Hz}$ , что в 2 раза больше измеренной величины на f = 12.5 Hz. Для образца 11В расхождение составляет 4.5 раза.

По-видимому, из-за большой постоянной времени "болометрической структуры", состоящей из мостика и массивной подложки, измеренный шум имеет отмеченное выше расхождение с расчетом. В расчете не учитывалось уменьшение фононного шума из-за тепловой постоянной времени, которая не измерена. Для понимания механизма пикового шума необходимо исследовать шумы ВТСП мостиков с меньшими размерами, чтобы тепловая проводимость была обусловлена только тепловым сопротивлением на границе пленка-подложка и влияние теплоемкости подложки на частотные свойства фононного шума было исключено.

В заключение можно отметить, что впервые у ВТСП пленок в нормальном состоянии достигнут шумовой параметр Хоуге 2 · 10<sup>-6</sup>, что близко к полупроводниковым кристаллическим материалам. Установлено, что величина избыточного шума снижается при уменьшении плотности дислокаций. Рекордные шумовые параметры достигнуты за счет совершенной структуры YBCO пленок, выращенных на SrTiO<sub>3</sub> подложках высокого качества. Следует для сравнения отметить, что ранее для YBCO пленок на SrTiO<sub>3</sub> с  $\Delta \omega = 0.3$  deg. мы зарегистрировали значительно большую величину  $\alpha(100 \text{ K}) = 3 \cdot 10^{-4}$  [2].

Работа поддерживается российской программой "Сверхпроводимость", проект 98031 и программой FOM (Нидерланды).

## Список литературы

- Kiss L.B., Svedlindh P. // IEEE Trans. on Electron Devices. 1994. V. 41. P. 2112– 2122.
- [2] Khrebtov I.A., Leonov V.N., Tkachenko A.D. et al. // Proc. SPIE. 1998. V. 3287.
  P. 288–299.
- [3] Karmanenko S.F., Semenov A.A., Khrebtov I.A. et al. // Supercond. Sci. Technol. 2000. V. 13. P. 273–286.
- [4] Dam B., Huijbregtse J.M., Klaassen F.C. et al. // Nature. 1999. V. 399. P. 439– 442.
- [5] Dam B. et al. // Appl. Phys. Lett. 1994. V. 65. P. 1581–1583.
- [6] Hooge F.H., Kleinpenning T.G. // Rep. Prog. Phys. 1981. V. 44. P. 479-532.
- Bobyl A.V., Gaevskii M.E., Karmanenko S.F. et al. // J. Appl. Phys. 1997. V. 82.
  P. 1274–1280.
- [8] Voss R.F., Clarke J. // Phys. Rev. 1976. B13. P. 556-573.
- [9] Kozub V.I. // Phys. Rev. 1994. B49. P. 6895-6902.
- [10] Song Yi, Crooker P.P., Gains J.R. // Phys. Rev. 1992. B45. P. 7574-7576.